

01; 05.2; 11

© 1992

УРАВНЕНИЕ ДИСПЕРСИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ  
ПОЛЯРИТОНОВ ТОНКОЙ ПЛЕНКИЕ.Ф. Венгер, А.В. Гончаренко,  
С.Н. Завадский

Дисперсионное уравнение поверхностных поляритонов (ПП) для пластины впервые, по-видимому, было получено в работах Кливера и Фука [1, 2]. Если пластина с диэлектрической проницаемостью  $\varepsilon_2(\omega)$  и толщиной  $d$  граничит со средами с диэлектрическими проницаемостями  $\varepsilon_1$  и  $\varepsilon_3$ , то это уравнение имеет вид

$$\left[ \frac{\varepsilon_1}{\alpha_1} + \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} \right] \left[ \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} - \frac{\varepsilon_3}{\alpha_3} \right] + \left[ \frac{\varepsilon_1}{\alpha_1} - \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} \right] \left[ \frac{\varepsilon_2}{\alpha_2} - \frac{\varepsilon_3}{\alpha_3} \right] \exp(-2\alpha_2 d) = 0, \quad (1)$$

где  $\alpha_i = (k_x^2 - q^2 \varepsilon_i)^{1/2}$ ,  $i=1, 2, 3$ ,  $q = \omega/c$ ,  $k_x$  — продольная (вдоль поверхности пластины) составляющая волнового вектора ПП. Как видим, дисперсионное соотношение для пластины представляет собой комплексное трансцендентное уравнение, задающее связь между частотой и составляющей волнового вектора ПП в неявном виде. В общем случае оно весьма неудобно для анализа и решается обычно численными методами. Показано, что если пластина металлическая или имеет собственный оптический дипольный резонанс, дисперсионная зависимость ПП распадается на две ветви: верхнюю (высокочастотную —  $\omega^+$ ) и нижнюю (низкочастотную —  $\omega^-$ ). Различие ветвей  $\omega^+$  и  $\omega^-$  в результате их взаимодействия наиболее ярко проявляется в тонких пленках; в этом случае  $\omega^+$  и  $\omega^-$  можно рассматривать как собственные моды пленки. В толстых пленках низкочастотная и высокочастотная ветви вырождаются; при этом образуются два независимых колебания, локализованные на разных границах раздела.

В случае симметричного окружения пластины ( $\varepsilon_1 = \varepsilon_3$ ) уравнение (1) разбивается на два, соответственно для  $\omega^+$  и  $\omega^-$ :

$$\varepsilon_2(\omega) = -\varepsilon_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \tanh \frac{\alpha_2 d}{2}, \quad (2a)$$

$$\varepsilon_2(\omega) = -\varepsilon_1 \frac{\alpha_2}{\alpha_1} \coth \frac{\alpha_2 d}{2}. \quad (2b)$$

При этом обе ветви имеют при  $k_x \rightarrow \infty$  одну и ту же предельную частоту  $\omega_S$ , определяемую из уравнения

$$\varepsilon_2(\omega_S) = -\varepsilon_1. \quad (3)$$

Уравнения (2) не допускают точного аналитического решения относительно  $k_x$ . Однако в случае тонких пластин (пленок) удастся получить хорошее приближенное решение.

Будем считать, что толщина пленки мала, и выполняется условие

$$|\alpha_2 d| \ll 1. \quad (4)$$

Оговоримся, однако, что для  $d$  есть некоторое ограничение снизу: при очень тонких пленках необходимо использовать микроскопическую теорию нелокальной поляризуемости слоя молекул или методы, предложенные в работах [3, 4]. Здесь же мы считаем, что для пленки допустимо использование квазимакроскопической диэлектрической

функции  $\epsilon_2(\omega)$ . Введем обозначение  $z = \frac{\alpha_2 d}{2}$ . В этом случае уравнения (2) примут вид соответственно

$$\epsilon_2^2(\omega) = \epsilon_1^2 \frac{z^2}{z^2 + q^2 d^2 (\epsilon_1 - 1)} th^2 z, \quad (5a)$$

$$\epsilon_2^2(\omega) = \epsilon_1^2 \frac{z^2}{z^2 + q^2 d^2 (\epsilon_1 - 1)} cth^2 z. \quad (5b)$$

При решении уравнения (5a) существенную роль играет выбор приближения для  $th^2 z$ . Можно воспользоваться разложением  $th^2 z$  в ряд Тейлора. Тогда, если ограничиться членами, кубическими по

$$th^2 z \approx \left(z - \frac{z^3}{3}\right)^2. \quad (6)$$

Однако область применимости приближения (6) весьма ограничена; значительно лучшим приближением в данном случае является аппроксимация Паде [5]. Для функции  $th^2 z$  она имеет вид

$$th^2 z \approx \frac{z^2}{1 + \frac{2}{3} z^2}. \quad (7)$$

Расчеты показывают, что в случае действительного аргумента при  $z=1$  ее отклонение от функции  $th^2 z$  составляет 3.1%, в то время как приближение отрезком ряда Тейлора уже совершенно неприемлемо — отклонение превышает 23%. При  $z=0.6$  аппроксимация Паде дает отклонение 0.65%, отрезок ряда Тейлора — 3.25%. В случае чисто мнимого аргумента при  $z=0.6i$  аппроксимация Паде дает отклонение около 1%, в то время как для аппроксимации отрезком ряда Тейлора отклонение увеличивается более чем в три раза.

Опуская выкладки, приводим решение уравнения (5a), использующее приближение (7):

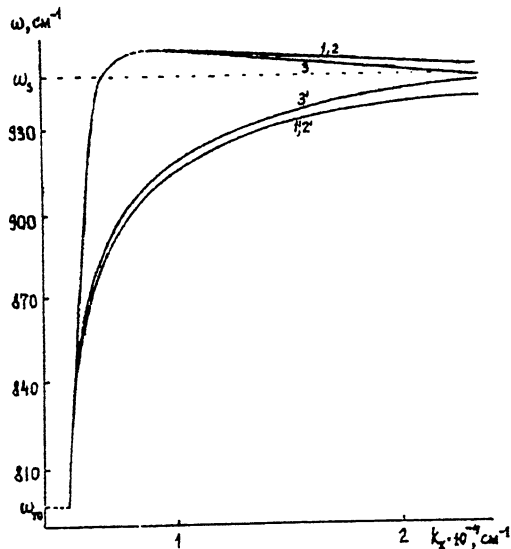


Рис. 1. Дисперсионные зависимости ПП пленки  $SiC$  ( $\alpha = 0.8$  мкм): 1, 1' - точное решение; 2, 2' - решение, использующее аппроксимацию Паде; 3, 3' - решение, использующее аппроксимацию Тейлора для верхней и нижней ветви соответственно.

$$k_x^2 = \frac{1 + d^2 q^2 c_1^+ \pm \sqrt{1 + d^2 q^2 c_2^+ + d^4 q^4 c_3^+}}{d^2 c_0^+}, \quad (8)$$

где  $c_1^+ = \frac{1}{2\varepsilon^*} - \frac{\varepsilon^* + 1}{6}$ ;  $c_2^+ = (\varepsilon^* - 1) \left( \frac{1}{\varepsilon^{*2}} - \frac{1}{3} \right)$ ;  $c_3^+ = \frac{(\varepsilon^* - 1)^2}{36}$ ;  $c_0^+ = \frac{1}{2\varepsilon^{*2}} - \frac{1}{3}$ ;

$\varepsilon^* = \varepsilon_2(\omega) / \varepsilon_1$ . Аналогично для нижней ветви, используя приближение

$$cth^2 z \approx \frac{1}{z^2} + \frac{2}{3}, \quad (9)$$

что эквивалентно отбрасыванию в разложении членов со степенями  $z^4$  и выше, получено:

$$k_x^2 = \frac{1 + d^2 q^2 c_1^-}{d^2 c_0^-}, \quad (10)$$

где  $c_1^- = \frac{\varepsilon^*}{4} \left( \varepsilon^* - \frac{2}{3} \right)$ ,  $c_0^- = \frac{1}{4} \left( \varepsilon^{*2} - \frac{2}{3} \right)$ .

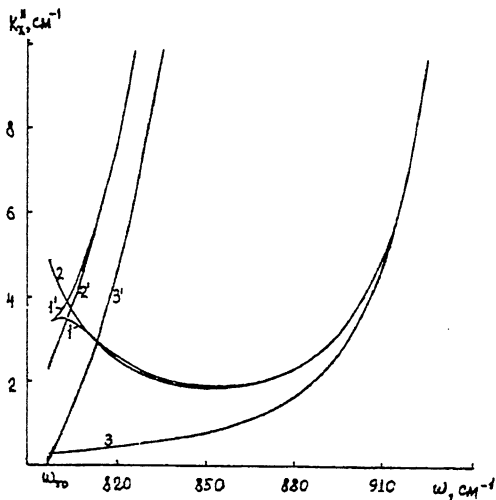


Рис. 2. Частотные зависимости затухания ПП (та же система).  
Обозначения - аналогично рис. 1.

Точность выражений (8) и (10) зависит от малости безразмерного комплексного параметра-функции  $Z(\omega)$ . В свою очередь,  $Z(\omega)$  зависит от параметров  $k_x d$  и  $q d$ . Указанные приближения плохо работают при  $k_x \rightarrow \infty$ , поскольку граничная частота  $\omega_3$  ПП для пластины с симметричным окружением определяется из соотношения  $\varepsilon^*(\omega_3) = -1$ ; в то же время формула (8) дает для граничной частоты  $\varepsilon^*(\omega_3) = -\sqrt{3/2}$ , а формула (10)  $\varepsilon^*(\omega_3) = -\sqrt{2/3}$ . Условие малости  $Z$  может нарушаться также при больших значениях  $\varepsilon_2(\omega)$ , что имеет место, например, вблизи частот поперечных оптических фононов.

Сказанное хорошо иллюстрируется рис. 1 и рис. 2, где для пленки SiC толщиной  $d = 0.8$  мкм выполнены расчеты действительной (дисперсии) и мнимой (затухание ПП) части волнового вектора  $k_x$  соответственно. Отметим, что здесь умышленно бралась уже достаточно толстая пленка (в пределах области существования ПП параметр  $q d$  изменяется в пределах 0.4-0.48). Тем не менее, приближение, основанное на аппроксимации Паде, для верхней ветви работает очень хорошо. Его расхождение с расчетом, выполненным по точным формулам (2), заметно лишь в окрестности частоты поперечного оптического фонона  $\omega_{70}$  (для  $k_x'' = \text{Im}(k_x)$ ), а дисперсионные кривые 1 и 2, 1' и 2' в установленном масштабе вообще неразличимы. Значительно хуже приближение, основанное на аппроксимации Тейлора (6). Оно может быть применено лишь при  $q d \ll 1$  и на удалении от резонанса. В этом случае можно считать  $thz \approx z$ , что позволяет в итоге разделить действительную и мнимую части

волнового вектора. В результате получено общее выражение для комплексного  $k_x$  (ветвь  $\omega^+$ )

$$k_x \approx q \left[ 1 + \frac{1}{8} q^2 d^2 \frac{(\varepsilon^* - 1)^2}{\varepsilon^{*2}} \right] \quad (11)$$

и для длины свободного пробега ПП

$$L^{-1} = k_x'' = \frac{1}{8} q^3 d^2 \operatorname{Im} \frac{(\varepsilon^* - 1)^2}{\varepsilon^{*2}}. \quad (12)$$

Учитывая, что  $\varepsilon^* = \varepsilon' + i\varepsilon''$ , (12) может быть переписано в виде

$$L = \frac{4}{q^3 d^2 \varepsilon''} \frac{(\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2)^2}{\varepsilon'^2 + \varepsilon''^2 - \varepsilon'}. \quad (13)$$

В заключение отметим, что в случае несимметричного окружения ( $\varepsilon_1 \neq \varepsilon_3$ ) область существования высокочастотного ПП (интересного с точки зрения слабого затухания и соответственно большой длины пробега) значительно сужается. Это связано с тем, что между прямыми дисперсии фотонов в средах 1 и 3  $k_x = q\varepsilon_1^{1/2}$  и  $k_x = q\varepsilon_3^{1/2}$ , поляритон является радиационным по отношению к одной из сред [6], а потому ветвь  $\omega^+$  становится излучающей в области, где групповая скорость ПП максимальна. Длина пробега соответствующего поляритона (его можно назвать псевдоповерхностным) значительно уменьшается, она конечна даже в средах, для которых отсутствуют собственные механизмы диссипации энергии.

#### С п и с о к л и т е р а т у р ы

- [1] F u c h s R., K l i e v e r K.L. // Phys. Rev. A. 1965. V. 140. N 6. P. 2076-2088.
- [2] K l i e v e r K.L., F u c h s R. // Ibid. 1966. V. 144. N 2. P. 495-503.
- [3] B a g c h i A., B a r r e r a R.G., F u c h s R. // Phys. Rev. B. 1982. V. 25. N 12. P. 7086-7096.
- [4] И в а н о в Н.М., М я с н и к о в Э.М. // УФЖ. 1987. Т. 32. № 3. С. 377-383.
- [5] Б е й к е р Дж., Г р е й в с-М о р р и с П. Аппроксимации Паде. М.: Мир, 1986. 502 с.
- [6] Б р а з и с Р.С. // Лит. физ. сб. 1981. Т. 21. № 4. С. 73-117.